### **EUROPEAN PATENT OFFICE**

### Patent Abstracts of Japan

**PUBLICATION NUMBER** 

02021675

**PUBLICATION DATE** 

24-01-90

APPLICATION DATE

08-07-88

APPLICATION NUMBER

63171393

APPLICANT:

MURATA MFG CO LTD;

INVENTOR:

SAKABE YUKIO;

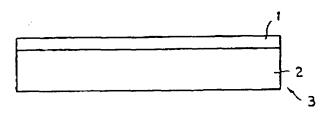
INT.CL.

H01L 35/28

TITLE

SUBSTRATE FOR THIN FILM

THERMOPILE USE



ABSTRACT :

PURPOSE: To make it possible to obtain a thermopile having a superior thermoelectric conversion efficiency and also a high sensitivity by a method wherein a part to be formed with a thin film type thermoelectric body consists of dense ceramics and at least a part which comes into contact to the dense ceramics, out of the residual parts is constituted of porous ceramics.

CONSTITUTION: A material made by a method wherein  $Al_2O_3$  is contained as a main component,  $SiO_2$  and MgO are added as a firing assistant and moreover, a binder is added, is kneaded and after then, a first ceramic green sheet is molded from the kneaded material. On the other hand, a material made by adding further organic cellulose to a material identical with this material by 50wt.% is kneaded and a second ceramic green sheet is molded from the kneaded material. Then, the first ceramic green sheet 1 is superposed on the second ceramic green sheet 2 and the sheets 1 and 2 are fixed by pressure and moreover, are cut in a prescribed size. Thereby, the sheets are formed as a molding 3 and the molding is fired to obtain a substrate 3.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

## ② 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-21675

⑤lnt.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

③公開 平成2年(1990)1月24日

H 01 L 35/28

Z 7342-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

**劉発明の名称** 薄膜サーモパイル用基板

②出 顯 昭63(1988)7月8日

⑫発 明 者 米 田 康 信 京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所

⑫発 明 者 島 原 豊 京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所

内

⑫発 明 者 塚 本 和 吉 京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所

⑫発 明 者 坂 部 行 雄 京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所

⑪出 願 人 株式会社村田製作所 京都府長岡京市天神2丁目26番10号

⑩代 理 人 弁理士 宮﨑 主税

明 紐 書

1. 発明の名称

薄膜サーモパイル用基板

2. 特許請求の範囲

その上に薄膜状熱電体が形成されるサーモバイ ル用基板において、

前記薄膜状熱電体の形成される部分が緻密なセラミックスよりなり、残りの部分のうち、少なくとも前記緻密なセラミックスと接触する部分が多孔質セラミックスよりなることを特徴とする、薄膜サーモパイル用基板。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、譲襲サーモパイルに用いられる基板 の改良に関し、特に熱伝導構造が改良されたもの に関する。

(従来の技術)

世来より、絶縁性基板上に環膜状の熱電体を形成してなる薄膜サーモパイルが周知である。 (例えば、特開昭 6 1 - 2 5 9 5 8 0 号、特開昭 5 7

-7172号等)。

ところで、絶縁性基板は、通常、ガラスやセラミックス等より構成されているが、その上に形成される。政団状の熱電体の特性を安定化するには、 表面が平滑であることが要求される。安価であり、 しかもこの要求を満たすものとして、従来よりA &、O、等の非常に緻密なセラミックス材が用い られている。

(発明が解決しようとする技術的課題)

しかしながら、All O。のような非常に緻密な焼結体よりなる基板を用いた場合には、緻密であるが故に基板の熱伝導の影響を無視することができない。すなわち、基板の熱伝導性が高いため、熱源から放射されたエネルギが基板個へ逃げやすく、熱電変換効率も充分ではなかった。また、熱伝導性が高いため、応答感度の点でも充分なものとはならなかった。

よって、本発明の目的は、熱電変換効率に優れ、 かつ高感度のサーモパイルを得ることが可能なサ ーモパイル用基板を提供することにある。

### 特開平2-21675(2)

#### 〔技術的課題を解決するための手段〕

本発明の確膜サーモパイル用基板は、確膜状態 電体が形成される部分が緻密なセラミックスより なり、残りの部分のうち、少なくとも上記級密な セラミックスと接触する部分が多孔質セラミック スよりなることを特徴とする。

#### (作用)

一般に、熱電変換効率を示す指標として、次式で表される性能指数 Z が用いられている。

#### 性能指数 Ζ = α² / (ρ・Κ)

上記の式において、αはゼーベック係数を、ρは比抵抗を、Kは熱伝幕率を示す。この式に表される性能指数 2 が大きい程、熱電変換効率が高いことを示す。性能指数 2 を大きくするには、ゼーベック係数 αを大きくするか、あるいは比抵抗 ρおよび熱伝導率 Kを小さくする必要がある。

ゼーベック係数々および比抵抗々は、共に薄板 状の熱電体の特性により決定される。他方、熱伝 導率ドは、薄膜状熱電体だけでなく、接熱電体を 支持している基板によっても影響される。これは、 確認状態電体で得られた熱量が、基板側に伝導されるからである。すなわち、基板の熱伝導率が結果的にサーモパイルの熱電特性に影響を及ぼしている

従って、熱伝導率の小さい基板を用いることが 望ましい。しかしながら、薄膜サーモパイルでは、 上述した通り、薄膜の形成される部分が平滑でな ければならない。 そのため、熱伝導率の大きな A & 2 0 1 のような概密な焼結体よりなる基板を用 いざるを得なかった。

そこで、本願発明者たちは、多孔質セラミックスよりなる基板を用いて熱伝導率を低め、かつ薄膜状熱電体の形成される部分を従来通りの級密なセラミックスより構成すれば、前述の問題点を解消し得ることを見出し、本願発明を成すに至ったものである。

すなわち、本願発明では、譲酸の形成される部分が緻密なセラミックスで構成されており、 従って表面が平滑に保たれており、かつ残りの部分のうち少なくとも該級密なセラミックスと接触する

部分が多孔質セラミックスにより構成されている ので、熱伝導率の低い薄膜サーモパイル用基板が 実現されている。

#### 〔実施例の説明〕

A & ® O ® を主体とし、焼結助剤としてSiO ® および M g O を添加し、さらにパインダーを加 えてなる材料を混雑し、しかる後、築混雑物より 卵1のセラミックグリーンシートを成形する。

他方、上記と同一材料に、さらに有機セルロースを50重量%加えたものを混練し、該混練物より第2のセラミックグリーンシートを成形する。

第2図に示すように、第1、第2のセラミックグリーンシート1、2を重ね合わせ、圧着し、さらに所定の大きさに切断することにより、図示の成形体3を4400で~1600での過度で焼成し、0.5mm厚の実施例の基板を得る。

第1図に示すように、得られた基板4では、0. 1mm厚の緻密なセラミックス部分5と、0.4mm 厚の多孔質セラミックス部分6とが層を成すよう に成形されており、全体として0.5mの厚みを 有するように構成されている。

比較のために、第1の材料のみからなるセラミックグリーンシートを用いて 0.5mm厚の焼結基板を作製し、比較例として用意した。

第3図に示すように、実施例の基板4上に、1 0×2×0.5mmで、10μm厚のCu.O 解膜7を形成する。比較例の基板についても、同様のCu.Oppを形成する。

次に、第4図に示すように、両端から2mmのと ころまで至るように、Agを募者し、電極8.9 を形成する。比較例の基版においても同様の電極 を形成する。

上記のようにして得られた実施例および比較例 のサーモバイルを第5図の装置にセットし、その 然起電力を測定した。

なお、第5図において11は恒温層を示し、 該 恒温層11内は25℃となるように調整した。 こ の恒温層11内には、電極8.9間に温度差を与 えるためのヒータ12.13が配置されている。



#### 特別平2-21675(3)

このヒータ12、13とサーモバイル側の電極8、9との間には、サーモバイルの熱起電力を測定するための電極14、15が配置されている。測定に際しては、この電極14、15にサーモバイル側の電極8、9を当接させるように、図示のようにサーモバイルを裏返した状態で重ね合わせ、その状態で、ヒータ12、13間に温度差を与え、熱起電力を測定した。

結果を、下記の表に示す。

麦

ヒータ温度〔℃〕		ゼーベック係数(μ೪/℃)	
ヒ - <i>9</i> 12	ヒータ13	比較例	実施例
- 30 -	20	490	600
70 -	- 80	600	7 1 0

上記の表から明らかなように、実施例によれば、 比較例に比べて、無起電力の指標となるゼーペック係数がかなり高くなることがわかる。これは、 比較例に比べて基板の無伝導性が抑えられている ので、基板を通した熱放散が抑制されるからである。このように、熱伝導性の低い本実施例の基板

その上に形成される緻密なセラミックス部分と接触する部分を多孔質セラミックスで構成すれば、本発明の効果を得ることができ、そのような効果を得ることができる限り、基板の物理的な構造は図示のものに限らない。もっとも、多孔質部を緻密な部分に比べて厚くすることが無放散防止の点で好ましい。

#### (発明の効果)

以上のように、本発明によれば、基板の熱伝導性が効果的に低められ、かつ薄膜状熱電体の形成される部分の平滑性が維持されているので、強度および性能の安定性を維持したまま、熱電変換効率に優れ、かつ高感度の薄膜サーモバイルを実現することが可能となる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の側面図、第2図は 第1図実施例を得るのに用いたセラミックス成形 体の側面図、第3図は第1図実施例上に薄膜状熱 な体を形成した状態の側面図、第4図は電極を形 成した状態を示す側面図、第5図は熱起電力測定 を用いれば、高熱起電力および高効率のサーモバ イルを容易に得ることができる。

なお、上記実施例では、第1. 第2のセラミックグリーンシートを積層した後に焼成して基板を作製したが、予め多孔質焼結板を作製し、該多孔質焼結板を作型したり、あるいはその表面にスラリーを塗布した後に焼成する方法や、多孔質成形体をスラリーに浸漉した後に焼成する方法等によっても、同様の構造の基板を得ることができる。

また、上記実施例では、多孔質セラミックス 『の一方面例に報密なセラミックスが配置されているが、多孔質セラミックスの両例に報密なセラミックス 『かん を 神成して むよい。 その場合には、多孔質セラミックス 層の 両側が 検密なセラミックス 層で覆われているため、基板強度を高めることができる。

すなわち、その上に薄膜が形成される部分以外 の残りの部分の全てを多孔質セラミックスにより 構成する必要は必ずしもなく、少なくとも薄膜が

装置を説明するための略図的側面図である。

図において、4は基板、5は緻密なセラミックス部分、6は多孔質セラミックス部分、7は薄膜状熱電体を示す。

特許出願人 株式会社 村 田 製 作 所作的 化理人 弁理士 宫 輔 主 競技 医

# 特開平2-21675(4)

